PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

10-269938

(43) Date of publication of application: 09.10.1998

(51)Int.CI.

801J 9/02 B29C 59/02 B32B 17/10

H01J 11/02

(21)Application number: 09-087643

(71)Applicant: SUZUKI SOGYO CO LTD

(22)Date of filing:

21.03.1997

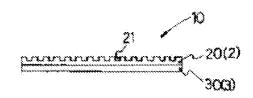
(72)Inventor: NAKANISHI MOTOYASU

(54) MATERIAL SUBSTRATE FOR DISPLAY PANEL

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make possible fine patterning, screen enlargement, and manufacturing cost reduction by semi-curing a silicone rubber, employing a sheeted semi-curing silicone sheet as a starting material, heat-pressing it by a master mold, transferring fine pattern strips or the like such as fine stripe shape, and forming a bulkhead forming layer.

SOLUTION: A bulkhead forming layer 2 of a material substrate 10 for a display panel forms a fine striped bulkhead, and a glass plate 30 is laminated in tightly attaching with the bulkhead forming layer 2 to form a hard skin layer 3. This bulkhead forming layer 2 employs as a starting material a semi- curing silicone sheet 20 in which a silicone rubber is sheeted in semi-curing state,



this is heat-pressed by the master mold, heated and cured, thereby making it possible to transfer and form a fine striped fine pattern stripe 21, and thereby this fine pattern stripe 21 functions as a bulkhead.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

05.01.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3594761

[Date of registration] 10.09.2004

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号

特開平10-269938

(43)公開日 平成10年(1998)10月9日

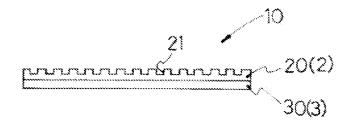
(51) Int.CL® 難別 記号		k 1					
H01J 9/0	92	H01J 9/02 F					
B29C 59/0	1Z	B 2 9 C 59/02 B					
B32B 17/1	0	B B 2 B 17/10					
H01J 11/0		HOIJ II	310 I J 11/02 Z				
		求檢查審	未請求	請求項の数 8	FD	全	7 頁)
(21)出願審号	特顯平 9-87643	(71) 出職人	000129404				
(22) 出版日	Web a develope a sees of		8林式会社	302.32%			
(22) (1) (88) CI	平成9年(1997) 3月21日	静岡県清本市宮加三789番地 (72)発明者 中西 幹育 静岡県庵原郡富士川町本島846の8					
			and substitutioness and one was a 25 or 3 or 3 country, again, e.g.				

(54) 【発明の名称】 ディスプレイパネル用の材料基板

(57) [要約]

【課題】 従来問題としていたファインバターン化、大 画面化を可能としたディスプレイバネル用の材料基板を 提供する。

【解決手段】 本発明のディスプレイパネル用の材料差 被は、隔壁形成層と練質差皮層とを有し、隔壁形成層は シリコーンゴムを手頭化でシート状とした半頭化シリコーンシートを出発材料とし、このものをマスター金製に よりヒートプレスすることによって、微細ストライブ秋 または微細格子状の微細パターン条を転写形成して成る ことなどを特徴とする。そして、このような発明特定事 項を手段として前記課題の解決を図り、金和刷りするこ ともなく、一度に所望高さの微細隔壁を得ることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 隔壁形成屬と硬質表皮屬とを育するティ スプレイバネル用の付料整板であって、簡整形成層はシ りコーンゴムを半硬化やシート状とした半硬化シリコー ンシートを出発材料とし、このものをマスター全型によ りヒートプレスすることによって、微細ストライプ状態 たは微細格子状の微細パターン系を転等形成して成るこ とを特徴とするディスプレイバネル用の材料整板。

【請求導2】 前記シリローンゴムは、選武法による疎 水性シリカを含有するシリコープゴムであることを特徴 わ とする請求項1記載のディスプレイバネル用の材料業

【請求項3】 前記硬質素皮屬は、微細ストライプ状ま たは微細格子状の微細パターン系が転降形成された硬化 シリコーンシートにカラス板が議署されて成ることを特 徴とする請求項1または2記載のディスプレイバネル用 の材料整板。

[請求項4] 前記避費表皮層は、微潮ストライブ状ま たは微韻格子状の微細パターン条が転写形成された硬化 ことを特徴とする請求項1または2記載のティスプレイ パネル用の材料整板。

【請求項5】 前記隔壁形成層に対して、ガラス質コー ティングを施して成ることを特徴とする請求項1、2。 3または4記載のディスプレイバシル用の材料基板。

【請求項6】 前記ガラス質コーティングの材料とし て、メチル艦もしくはフェニル艦を有するオルガノポリ シロモサンを主剤とし、アルロキン差。アシロキン差。 オキシム叢等の富能性側鎖を育するオルガノシロキサン を架構剤とし、これに硬化触媒を加えたものを使用して 30 成ることを特徴とする請求項1、2、3、4または5配 載のディスプレイバネル用の材料整板。

【請求項7】 前記ガラス質コーティングの材料とも で、バルセドロボリンラザンを使用して成ることを特徴 とする請求項1、2、3、4または5記載のディスプレ 子パネル用の材料蓄板。

【請求項S】 歯配ディスプレイパネル用の材料整核 は、ブラズマディスプレイバネル用の材料基板であるこ とを特徴とする請求項1、2、3、4、5、6まわは7 記載のディスプレイバネル用の材料基板。

【延明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プラズマデミスプ レイパネルにおける蓋板やその他のディスプレイバネル で必要とされる微細隔壁を形成した材料差板に関するも のである。

100021

【発明の背景】例えば、ブラズマディスプレイバネル は、簡単には第5回に元すように、前面パネル人と智顗 バ系ルBとを、瞬バネルにそれぞれ形成したストライプ 30 状罨榧AI、BIが互いに置角に対向するよう重ね合わ せ、その交点におけるストライプ装または格子状の曙簾 C的欠放艦を起こすことにより発光する。ストライブ状 または格子状の篳篥Cは、光のクロストースを防ぐとと もに画面のコントラストを作るために設けられている。 この隔壁は非常に微細なるのであり、例えば、ストライ ブ状のものにあっては、今や、幅約30mm。高き約2 00μm程度で、100μm程度の開隔でバネル全面に わたって形成されることが要求されている。

【6003】この陽壁は、一般にスクリーシ印刷によっ て形成するのであるが、カラスペーストの印刷、乾燥 を、毎回位置合わせして10回程度繰り走す、所謂重ね 鞠年をして得ている。この他の方法として、ガラスペー ストをガラス基板の全面に塗布。フォトレジストで彼 覆、露光、現像の後、レジストパターンに放覆されない 部分をサンドプラストし、その後に焼成して得る方法等 が試みられている。

【0004】しかしながら、前着のスクリーン印刷によ る隔壁形成の方法では、毎回の位置合わせとスクリーン シリコーンシートにガラス贅コーティレグを擁して改る。20 の遊みとが、ファインバターン能、大脚開化に際しての 大きな障害となっている。また、後者のサンドプラスト による方法では、アラスト深さに不均一を生じ易いこと が、ファインパターン化、九獅獅化に除しての大きな障 巻となっている。そして、両巻ともコスト的に優れるも のでもなかった。

100051

【解決を試みた技術的事項】そこで、本出版人は、ディ スプレイパネル用差板における微細隔壁を型押しによる 屬として得てしまおうとの考えから、種々試行した結 果、本発明をするに至ったものであり、従来問題とされ ていたファインバターン化。大勝爾化を可能とし、コス ▶的にも優位なディスプレイバネル用の材料器板を提供 しょうとするものである。

100061

【課題を解決するための手段】すなわち、請求項1記載 のディスプレイバネル用の材料業板は、隔盤形成層と硬 賞表皮屬とを有するディスプレイバネル用の材料基板で あって、踏壁形成層はシリコーンゴムを半硬化でシート 表とした半硬化シリコーシャートを出発材料とし、この ものをマスター金製によりセートプレスすることによっ て、微細ストライブ状または微細格子状の微細パターン 条を転写形成して枚ることを特徴とするものである。そ して、このような発明特定事項を手段とすることによっ て、微細磨壁は、磨壁形成層の一部としての微淵バター と名として存在するようになり、また、半硬化シリコー レジートを出発材料とし、このものをマスター金製によ りヒートプレスすることによって得るので、残つでも簡 単に複製的に得られるようになり、量産性を確保した上 て、前影課題の解決が図られるのである。

【0007】また、請求項2記載のディスプレイバネル

3

用の材料基板は、前配要件に加え、前配シリコーンゴム は、湿式法による錬水件シリカを含着するシリコーンゴ ムであることを特徴とするものである。そして、このよ うな発期特定事項を手段とすることによって、ガラスペ 一点トでなくとも耐久性のある微細隔壁とすることがで きて、藁産性を確保した上で、前記課題の解決が図られ

【0008】また。麓東凛る記載のディスプレイバネル 用の材料塞板は、前記要件に加え、前記硬質表皮層は、 微細ストライプ状または微細格子状の微細パターン条が 転写形成された硬化シリコーンシートにカラス板が糟優 されて或ることを特徴とするものである。そして、この ような発明特定事項を手段とすることによって、後来と 全く同等の、擦過傷等を心配することのない表面が得ら れ、量産性を確保した上で、前記課題の解決が図られる のである。

【0009】また。欝珠頂4記載のディスプレイバネル 用の材料差板は、前記要件に加え、前記硬質表皮層は、 微細ストライプ状または微細格子状の微細パターン条が **転等形成された硬化シリコーンシートにガラス質コーテ** イングを施して敗ることを特徴とするものである。そし て、このような発明特定事項を手段とすることによっ て、接過傷等の心配がなく軽量化した上で、前記課題の 解決が関られるのである。

【0010】また、請求項5記載のディスプレイバネル 用の材料基板は、耐配要件に加え、前配層壁形成層に対 して、ガラス質ローディングを施して成ることを特徴と するものである。そして、このような発明特定事項を手 殺とすることによって、従来のガラスペーストと開等の 耐久性等ある髑髏とすることができて、前記課題の解決。 が関られるのである。

【0011】 栗にまた。請求項6に記載のディスプレイ バネル用の材料基板は、前記要件に加え、前記ガラス質 コーティンの材料として、メチル基もしくはフェニル基 を育するすれガイポリシロキサンを主潮とし、アルコギ シ蓋、アシロキシ基、オキシム基等の官能性興賃を有す るオルガノシロキサンを架構剤とし、これに変化触媒を 加えたものを使用することを特徴とするものである。そ もて、このような発期特定事項を手段とすることによっ て、真好な作業性と比較的低温でガラス化した表面が得 40 られ、前記課題の解決が図られるのである。

【0012】更にまた、騰水項でに記載のティスプレイ バネル用の材料蓋板は、同様に、繭配ガラス質コーティ ンの材料として、ベルセドロボリンラザンを使用するこ とを特徴とするものである。そして、このような発明符 **党事項を手段とすることによっても、同様に良好な作業** 性と比較的低温でガラス化した表面が得られ、前記課題 の解決が照られるのである。

【0013】 更にまた、請求項8に記載のディスプレイ パネル用の材料蒸板は、確認要件に加え、プラズマディー50 は。この後、国承しないアドレス用電極や策光体を塗布

水でレイバネル項の材料基板であることを特徴とするも のである。そして、このような発期特定事項を手段とす ることによって、プラズマディスプレイバネルにおける 微細矯璧を、重ね刷りすることなく一度で所望高さにし たものとして得ることができて、前記課題の解決が図ら れるのである。

100141

【範囲の実施の影解】以下、本発明ディスプレイパネル 用の材料整板を、図示の実施の形態を例により、その製 | 養方法の一例と合わせて説明する。図1に示すディスプ レイバネル用の材料整板10分いで、2が微細ストライ ブ状の循葉を形成した循葉形成層であり、まは磺質表皮 屬であり、この例ではガラス板30を隔盤形成屬2に密 着後屬して硬質表皮屬としている。この隔壁形成屬 2 は、シリコーンゴムを中硬化でシート状とした半硬化シ リコーフシートを出発材料とし、このものをマスター金 盤によりヒートプレスすることによって、微細ストライ ブ状の微額パターン発21を転等形成して成り、微細パ ターン条21が隔壁として機能する。すなわち、この例 では、幅60gm, 高さ200gm, 関係160gmに て微細ストライブ状の隔壁が隔壁形成屬2上に形成され ていることとなる。

【0013】ここで、隣壁形成屬2の出発有料は、シリ コーンゴムを半硬化でシーも状とした半硬化シリコージ シート20であり、この半硬化シザコーレシート20の 段階では可盤状態であるが、その後の加熱により完全硬 化してゴム状輝性体となる。また、この半速化シリゴー レンート20は、これに何らかの微細的凸面を押し当て て加熱硬化させると、その微細凹凸を精密、精緻に反転 複製できるものであり、そのような性質を利用して、マ スター金製に予め形成した微糊パターンを微糊パターン 条21として転写形成させるのである。このような半硬 犯シリコーンシート20の好適なものに、東レッダウコ ーニング・シリコーン株式会社販売のSOTEFA(ソ テファー商品名…」がある。このものは、り、6~2m m程度の半硬化シーを状であるとともに、接着性があっ て、フィルム钛高透明シリコーンゴム接着剤として販売 BATAD, SOTEFA-704860A, 130 で、20~30分で、JES A硬度で70程度に確定 するものときれている。また、このものは、特公昭51 -56255号や特金組62-24013号に開示され るごとく、湿式法による確水性シリカを含有して、高速 朝で、物性強化されたシリコーシゴムとなっている。

【0016】また、硬質表皮鬱るたるガラス板30は、 機需ディスプレイパネル閉に用いられるガラス板と多少 薄めものでも使用できる以外に格別異なるものではな く。半硬化シリコーンシート20に密着積層してその脚 性等を付与するととも、表面への傷付き等を防止する。 なお、このディスプレイバネル用の材料盤板10上に

する等、常法の構成を施してディスプレイパネル用盤板 **ないしディスプレイバネルとする。**

【0017】図2は、このディスプレイパネル用の材料 **基板10を製造する方法の一例を示すもので、6がマス** ター金型であり、このマスター金型6には隔壁たる微細 バターレ条21の四凸反転像としての微潮バターレ61 が頻散されて成る。なお、このマスター金型6には、耐 續性、加工性、仕上がり性、寸法精度等に優れる金属が 使用され、精密な切削加工や拡電加工等により加工され る。この微線パケーンも1は、例えば、限さ2000。 m、欄60gm、開欄160gmの微縮ストライツ状の 漢に形成される。なお、格子状の微細隔壁を必要とする 場合には、微細ストライツ状に代えて、これを直交をせ た実点のような微細ドット状の微細パターンを形成した マスター全型を用差することとなる。また、このマスタ 一金型もの表面には、その離型性を良くするために、サ プミタロンのファ素系樹脂の粒子を分散したメッキ屬、 例えば、株式会社セキフネや大阪ガステミカル株式会社 による無電解ニッケルーPTFE分散メッキを施すのが 窒ましい。なお、ガラス報30には、半硬化シリローン。 シート20との接合を強化するため、プライマー処理等 金してもよいに

【0 0 1 8】そこで、これらをヒートブレス機Pの御定 盤P1と可動盤P3との間に、下からマスター金盤も。 半硬化シリコーンシート20、ガラス級30の鰻で配し た後、可動盤P2を降下させ、例えば、圧力50gェノ cm2、温度130℃下に、25分開程放置して半硬化 ジリコーンシート20を完全硬化させる。なお、翻帯し ないが、これらを均一に禅座できるように、熱伝導性の 食いクッション材を、固定盤P1や可動盤P2の間に挟 むようにしてもよい。また、これらヤスター金型も、半 硬化シリコーンシート2.0、ガラス板3.0の間の空気を 完全に排除できないと、気泡痕を形成してしまうので、 これらを重ね合わせるに除して、一端から他端に向けて 徐々に蛮気を排除しながら重ね合わせるようにしたり、 その後に乾燥除去できる水のような影響の無い液体等を **介在させて、空気を排除するのがよい。その後、可動盤** P2を上昇させて接合状態となったそれらを取り出し。 マスクー金型もと半硬化シリコーシシート20とが密着 した簡を剥がす。この際、両着は強く宿着しているの。 で、ガラス板30を割らないように到がす必要があり。 これには減圧下ないし真空下で行うようにすると強かし 易くなる。

【0019】 半硬化シリコーンシート20か完全硬化し **公硬化シリコーンシートには、マスクー金型もの機鋼バ** ターンがその反転像として転事され。微細ストライフ状 の微調パターン系21が形成され、その条の部分におい て隔壁で1として機能する隔壁形成層でが得られること となる。また開時に、硬化シリコーンシートたる隔壁形 成屬りはガラス板30とも接着された状態となってお

り、図1に示すとおり、微細ストライブ状の微細パター ン条21が形成された隔盤形成份2とガラス模30によ る運賃表皮屬3とが密着積屬した一体のディスプレイバ ネル用の材料整板1.0が得られることとなる。

【0020】この後、このディスプレイバネル用の材料 整板10には、アドレス用電極や歯光体を塗布する等。 常法の構成を施すのであるが、例えば、アドレス用電板 の形成は、微細パターン条21の部分をマスキングして その分の部位に金属業養やCVD、凸版印刷。更には、 70 微調パターン条より高い突条を形成した硬化シリコーン シートをゴム紙として用意し、これで導電性インクをス タンゼングするようにして行うなどできる。脱盤したマ スター金型もは、不意の傷付け等を生じなければ、何度 も反復使用が可能となるため、このマスター金数6の仕 上がりにおいて最度としておけば、常に高品質のディス プレイバネル用の材料蓋板が得られることとなる。する わち、マスター金盥の精度。大きお次第で、ファインバ ターン、七種面のディスプレイバネル用の材料整板が、 幾つでも簡単に複製的に得られるようになる。

【0021】なお、騰麗形成黌2であるところの手通化 シリコーンシート20が硬化した硬化シリコーンシート において十分な剛性が確保されれば、関3に示すディス プレイパネル用の材料基板12とすることができる。す なわち、ディスプレイバネル用の材料基板12は、騰麗 形成屬2にガラス板30を稼屬しておらず、篠壁形成屬 2 に直接に硬質表皮粉3 としてのガラス質コーティング 屬31を維したものである。

【00223】ここで、このガラク数コーディング優31 として好適なものにホーマーテクノロジー株式会社販**売** のセートレスガラス (HEATLESS GLASS-商品名一)がある。ヒートレスガラスは、置わば一液タ イブのシリカ溶液で、低温頻繁や常温乾燥でも各種差材 に硬質で密着性に優れた非晶質なセラミックス層を形成 するものである。そして、このものは、主朝、架橋削。 硬化触媒の圧着で構成されており、含有建業成分+S-i 02) が換算で40%以上含有し、また、溶剤、水もし くは水酸巻を含有しないものである。なお、主刻はメチ ル基もしくはフェニル基を育するナルガノポリシロキサ ンであり、架舗別はアルコキシ墓、アンロキシ墓、オキ 40 シム基等の官能性開設を育するオルガノシロキサンであ り、硬化触媒は2m、A1、Co、8m等の含金属青微 化合物およびハロゲンである。また、その硬化循構は、 主朝オルガノボリシロキサンの営能器が、まず空気中の 水分により加水分解を受けて水酸器に受化し、次に散す ルガスボリシロキサンの水酸薬を架構剤オルガメシロギ サンの官能基がアタックし、硬化触媒の作用も受けて脱 アルコール反応を起こし、円次光機器の高分子化合物を るポリンロキサン硬化体を形成すると考えられている。 所蓋フルーゲル法による金属アルゴキシド縮合物とな

50

添加して着色するようにしてもよい。

【0023】このヒートレスガラスを用いてガラス質コーティング層31を形成するにあたっては、常法のスピンコート等の均一強布手段をとることができる。ガラス質コーティング層31をもって硬質表皮層3とした場合には、その層を薄くすることができて、ディスプレイバネル用の材料基板12の軽量化に寄与できる。また、簡繁形成層2の形成にあたっては、図3におけるガラス板30に代えて平滑で剛性があって離型性に優れる板状金型を用いてヒートプレスを行い、マスター金型8と半硬化シのコージシート30とが硬化して密養した間を測が70

した後に、この板比金型との欄を剥かして隣壁形成屬2

を得る。

【0024】なお、以上の説明では、カラス質コーティング層を形成する材料材としてヒートレスカラスを使用するものとして説明したが、例えば、ペルヒドロボリシラサン等の無機ボリマーも使用することもできる。ペルヒドロボリシラザンは、構造式が [SiHeNHe]。(但し、aは1~3、sは0または1)で表される熱硬化性の無微シラザン(セラミックス前駆体ボリアー)であり、所定の雰囲気と温度で構成してセラミックスの硬20質器となる。なお、このようなベルヒドロボリシラザンとしては事態株式会社販売の重燃ボリンラザン(商標名)がある。勿論、これらに限られるものでなく、その他のセラミック前駆体ボリマー等も使用することができる。

【0025】図4は、隣盤形成屬でにおける微細パター ン条31の順に対して、上記ヒートレスガラスによるガ ラス翼コーティング層32を形成したディスプレイバネ ル用の付料蒸板13を示す。すなわち、微綱パターン条 21が形成された簡璧形成屬2には、この後、アドレス 30 用電極を形成したり、蛍光体を塗布したりするが、隔壁 形成層2はその付質が半硬化シリコーンシートを出発材 料とするものであるため、それら後の主程において硬化 シリコーンシートの低分子分が揮発等して、江程内容に まっては支廉を生ずる可能性がないわけではない。この ディスプレイバネル用の材料塞板13は、そのような場 合に構えた構成のものであって、構整形故屬とにおける 微細パタージ業21の凹凸に従い、その金頭にガラス質 コーティング機多2が施されているので、このガラス数 コーティング優32により従来と金く関隊の後工程が行 初 えるようにしているのである。

【0026】なお、上記のディスプレイパネル用の材料 基板を製造する際に半額化シリコーンシートとして通常 のSOTEFAを用いたときには、これがフィルム状高 透明シリコーンゴム接着剤として販売されていることも あって、隔壁の部分も透明に近く構成され、特にコント ラストを得る上で不利であるため、隔壁形成響の出発材 料としての半硬化シリコーンシートに累色等の暗色に着 色されたものを用いてもよいし、上記カラス質コーティ ング層30におけるヒートレスカラス等に黒色顔料等を 100271

【絵明の効果】本発明のディスプレイバネル用の材料基板は、以上述べた実施の形態によって異現化される請求限1~8に記載された発明特定事項を有することによって成るものであって、このような発明特定事項を有することによって以下述べるような種々の効果が発揮される。すなわち、請求項目記載に記載された発明特定事項では、後額陽強は、勝無形成層の一部としての機能バターン条として存在するようになり、また、手硬化シリコーンシートを出発材料とし、このものをマスター金型によりヒートプレスすることによって得るので、幾つでも翻単に複製的に得られ、量産性を確保した上で、ファインバターン、大側面のディスプレイバネル用の材料整板として掲供することができる。

【0028】また、請求項2に記載された発明特定事項では、ガラスペーストでなくとも耐久性のある微細隔壁とすることができて、量産性を確保した上で、ファインバターン、大額面のディスプレイパネル用の材料基板として提供することができる。

【0029】更にまた、請求項3に記載された発明特定 事項では、従来と全く関等の、稼過傷等を心配すること のない表面が得られ、量産性を確保した上で、ファイン バターン、大側面のディスプレイバネル用の材料基板と して提供することができる。

【0030】更にまた、請求項4に記載された発明特定 事項では、探過傷等の心配がなく軽量化した上で、ファインバケーン、大画面のディスプレイバネル用の材料基 仮として提供することができる。

30 【0031】更にまた、請求項5に記載された発明特定 事項では、従来のガラスペーストと同等の耐久性等ある 勝壁とすることができて、しかもファインパターン、大 期面のディスプレイバネル用の材料套板として提供する ことができる。

【0032】要にまた、請求項6に記載された発明特定 審項では、共好な作業性と比較的低温でカラス化した売 額が得られ、ファインバダーン、大週額のディスプレイ パネル用の材料基板として提供することができる。

【6033】更にまた、錆水壌でに記載された発明特定 多項では、同様に食好な作業性と比較的低温でガラス化 した資調が得られ、ファインバターン、大側面のディス プレイバキル用の料料器板として提供することができ る。

【0034】更にまた、請求項8に記載された発用特定 事項では、アラズマディスプレイバネルにおける誘揮落 整在、重ね届りすることなく一度で所望高さにしたもの として得ることができて、ファインバターン、大画面の ディスプレイバネル用の特料基板として提供することが できる。

50 【0035】なお。以上ブラスマディスプレイバネル念

)

無にあげて説明したが、本発門はブラズマディスプレイ バネル用に限らず、微細パターンでの稀壁を必要とする ものには関様に施用できること勿論である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 季発明ディスプレイバネル用の材料基板の一実 施例の側面間である。

【図2】 同材料基板の製造方法の一併を示す機略図である。

【簡3】本発明ディスプレイバネル用の材料基板の他の 実施例の側面間である。

【図4】本発明ティスプレイバネル用の材料蓋板の要は、 他の実施例の側面図である。

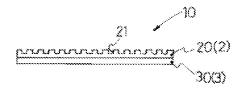
【図5】ブラズブディスプレイバミルの譲渡の一例を示す概略終複図である。

【符号の説明】

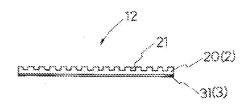
A 前面パネル

A.1 ストライプ状電極

[81]



[878]



B 背臘バネル

- Bl ストライブ状電極

C 構塑

P ビートブレス機

FI 固定盤

P2 可動盤

10 ディスプレイバネル用の材料基框

- 12 ディスプレイバネル用の材料基板

13 ディスプレイバネル用の材料器級

70 2 隔壁形成覆

- 20 年 準 化シリコーンシート

- 2-1 - 微細パターン条

3 硬囊表皮屬

30 ガラス板

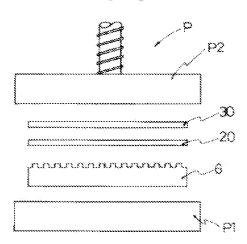
3.1 硬質素皮鬱をしてのガラス質コーティング響

10

32 微觀パターン系上のガラス質コーティング層

多 マスター金型。

18321



[34]

